ヘキサゴナル・リン酸スズ/リン酸ニオブの合成

新

い陰イオン交換

近年、界面活性剤のミセル (分子集合体) を 鋳型にした新しい無機材料の合成が活発に研 究されている。その代表例である MCM - 41 は、細孔径が約3ナノメートル (nm:n=10⁹) で、ヘキサゴナル状 (六角柱状) に連なった一 次元の細孔を持つシリカである。この化合物 に他の金属を加えることにより、陽イオン交 換能(酸点等)を持たすことができる。しかし、 陰イオン交換能を持つ固体としては陰イオン 交換樹脂があるが、無機固体では例は少ない。 今回、当特別研究体では、リン酸に多価の金属 であるスズ、ニオブを加え、同時に界面活性剤 を共存させることにより、ヘキサゴナル状の 規則正しい細孔を持った、陰イオン交換能を 有するリン酸スズおよびリン酸ニオブを合成 することに成功した。

原料としてリン酸と金属の塩化物を用い、 界面活性剤としては、リン酸スズの場合は臭化 n - ヘキサデシルトリメチルアンモニウム (n-C16H33NMc3Br) 等を、リン酸ニオブの場合 はヘキサデシルアミン(n-C16H33NH2)等を用 いることにより、それぞれのリン酸塩を合成 することができた。得られたヘキサゴナル・リ ン酸ニオブの窒素の吸脱着等温線と、BJH 法 で算出された細孔分布を図1に示す。1.66 nm をピークとした直径のよく揃った細孔が形成 されていることがわかる。また、このリン酸ニオブの透過型電子顕微鏡(TEM)像より、規則正しく細孔が配置していることも明らかとなった(図2)。

こうして得られたリン酸塩は高い陰イオン 交換能を持ち、リン酸ニオブの場合はその変 換量は1g当たり6.3mmol (6.3mmol-eq/g) で あった。通常の陰イオン交換樹脂の陰イオン 交換量は3~4mmol-eq/g程度であり、このリ ン酸ニオブの単位重量あたりの陰イオン交換 量は世界最高レベルである。これは、ニオブが 5価であり、リンおよびニオブ上にそれぞれ陽 イオンの電荷が乗り、そのバランスを取るた め二つの陰イオンを必要とするためである。 さらに、細孔径が1.7 nm 程度の一次元細孔を 有しており、構造の規則性の乏しい陰イオン 交換樹脂とは異なる高度な機能化が期待でき る。中性あるいは陽イオン交換性ヘキサゴナ ル・メソポーラス体 (MCM - 41等) は、触媒 担体、分離剤、重合の反応場等として新たなナ ノテクノロジーの素材として注目されている が、今回新たに合成された陰イオン交換性の ヘキサゴナル細孔を持つリン酸スズおよびリ ン酸ニオブは、従来は困難であった陰イオン 性化合物の細孔内への取り込みが容易なため、 新たなナノ機能材料としても期待できる。

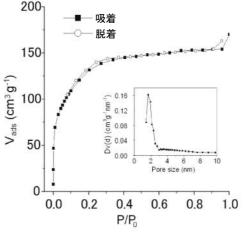


図 1 リン酸ニオブの窒素の吸脱着等温線 (横軸のPは圧力を表す)と、BJH法で算出 された細孔分布(差込図)

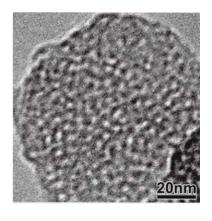


図2 焼成後のリン酸ニオブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像



Nawal Kishor Mal nk-mal@aist.go.jp 人間系特別研究体

関連情報

- N. K. Mal, S. Ichikawa and M. Fujiwara, Chem. Comm., 212-213 (2002).
- N. K. Mal and M. Fujiwara, Chem. Comm., 2702-2703 (2002).
- 特願 2001-377459「多孔性リン酸スズおよびその調製方法」
- 特願 2002-134614「メソポーラスリン酸ニオブ、界面活性剤 リン酸ニオブ複合体およびそれらの製造方法」